

모터 전류 변화를 이용한 실리콘 웨이퍼 연삭 공정 모니터링 시스템

박선준*, 김성렬, 이상직, 박범영(부산대 대학원 정밀기계공학과),
정해도(부산대학교 기계공학부)

Monitering System of Silicon Wafer Grinding Process Using for the Change of Motor Current

S. J. Park*, S. Y. Kim, S. J. Lee, B. Y. Park (Pre. Eng. Dept., PNU),
H. D. Jeong (Mech. Dept. PNU)

ABSTRACT

Recently, according to the development of semiconductor industry, needed to high-integration and high-functionality. These changes are required for silicon wafer of large scale diameter and precision of TTV (Total Thickness variation). So, in this research, suggest that the method of monitoring system is using motor current. This method is needed for observation of silicon wafer grinding process. Motor current sensor is consisted of hall sensor. Hall sensor is known to catching of change of current. Received original signal is converted to the diginal, then, it is calculated RMS values, and then, it is analysed in computer. Generally, the change of force is relative to the change of current, So this reason, in this research tried to monitoring of motor current change, and then, it will be applied to analysis for silicon wafer grinding process. using motor current sensor.

Key Words : Monitoring for Silicon Wafer Grinding(실리콘 웨이퍼 연삭 모니터링), Motor Current(모터 전류), Hall Sensor(홀 센서), Rough Grinding(황삭), Fine Grinding(정삭), Spark Out(스파크 아웃).

1. 서론

최근 반도체산업은 비약적인 발전을 거듭하여 각종 반도체 디바이스의 고집적화, 고기능화 하고 있는 추세이다. 그리고 이러한 추세의 변화는 기판 재료로 사용되고 있는 실리콘 웨이퍼의 평탄도 사양을 보다 엄격하게 하였을 뿐만 아니라, 수율 증대를 위한 대직경화를 요구하게 되었다. 실리콘 웨이퍼가 대직경화 되면서 기존에 해결되었던 평탄도 문제가 또다시 제기된다. 웨이퍼가 대직경화 됨에 따라 여전히 고정밀도의 웨이퍼가 요구되면서 평탄도 규격도 엄격화 되고 있다. 이에 웨이퍼 연삭에 대한 평탄도(TTV: Total Thickness Variation)에 대한 중요도가 부각되고 있는데, 본 연구에서는 실리콘 웨이퍼 연삭 공정 중에 발생하는 문제점들을 모터 전류의 변화를 측정하여 모니터링 하고자 한

다. 일반적으로 모터 전류 신호는 부하의 정도에 따라 다른 신호를 나타내게 된다. 이는 힘의 변화에 따라 가공 중에 걸리는 부하가 틀리게 되고, 이 변화가 모터 전류의 변화로 나타나게 된다[2] 런 원리에 착안하여 실리콘 웨이퍼 연삭 공정에 적용하고자 한다. 일반적으로 연삭 공정은 황삭, 정삭, 스파크 아웃의 단계로 구분 지을 수 있다. 실리콘 웨이퍼 연삭 공정 또한 이 3단계를 따른다. 실리콘 웨이퍼 연삭의 각 단계에 따라 모터에 들어오는 전류 신호가 변하게 되는데, 제작된 모터 전류 센서를 이용하여 웨이퍼 연삭 공정 중에 발생하는 모터 전류의 신호 변화를 모니터링하여, 실리콘 웨이퍼 연삭 공정 중에 발생하게 되는 이상 신호들을 감지하고자 한다. 또한 감지된 신호들을 분석하여 웨이퍼 연삭 공정 중에 발생하는 문제점들을 개선시킬 수 있는 방향을 제시하고자 한다.

2. 모터 전류를 이용한 모니터링 시스템 구축

2.1 홀 센서를 이용한 모터 전류 센서 제작

본 연구에 사용된 모터 전류 센서는 홀센서를 이용하여 제작하였는데 이는 Fig. 1에 나타내었다. 우선 기판에 홀센서 4개를 부착하고, 컴퓨터와 연결될 수 있도록 씨리얼 포트를 부착하였다. 전압은 교류 전압을 5V 전압으로 변환하여 사용하였는데, 전압을 변환하기 위하여 전압 연결 단자를 설치하였다. 홀센서를 보면 가운데 부분이 비어 있는데, 이 부분에 모터로 들어가는 전력선을 위치시키면 전류의 변화가 있을 때 홀센서가 이를 감지하게 된다. 그래서 홀센서 내부에 전류선이 한번 이상 감기도록 하여 전류가 변화하는 것을 감지하도록 하였다. 홀센서를 보면 화살표가 있는데 전력선이 같은 방향으로 감기도록 하여야 한다. 왜냐하면, 반대로 감기게 되면 획득되는 신호의 부호가 반대로 나타나기 때문에, 원활한 모니터링을 위해서 화살표 방향으로 전력선을 위치시키도록 하였다.

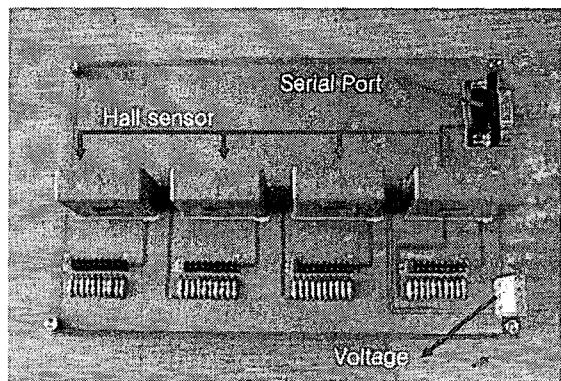


Fig. 1 Picture of motor current sensor ; consist of hall sensor

2.2. 모니터링 시스템 구성

본 연구에 사용된 모니터링 시스템은 Fig. 2와 같다. 전체적인 구성은 신호를 획득할 수 있는 하드웨어 부분과 컴퓨터로 연산할 수 있는 부분으로 나눌 수 있다. 신호의 획득 방법은 다음과 같다. 우선, 웨이퍼 연삭기 주축 모터에 직접 연결되는 전력선을 뽑아서 홀센서에 감는다. 일반적으로 주축 모터로 들어가는 전력선은 u, v, w 선으로 구분된다. 전력선이 홀센서를 통과하면서 발생된 원신호는 저역 통과 필터 (LPF ; Low Pass Filter)를 통해 걸러지게 된다. 걸러진 원신호가 다시 A/D Converter를 통해 디지털 신호로 변환된다. 변환된 디지털 신호는 컴퓨터로 저장이 되고, 저장된 신호로 모니터링을 하도록 구

성되어있다. 본 연구에서는 원신호를 모니터링함과 동시에 이를 RMS(Root Mean Square) 값으로 변환하여 모니터링을 하였다.

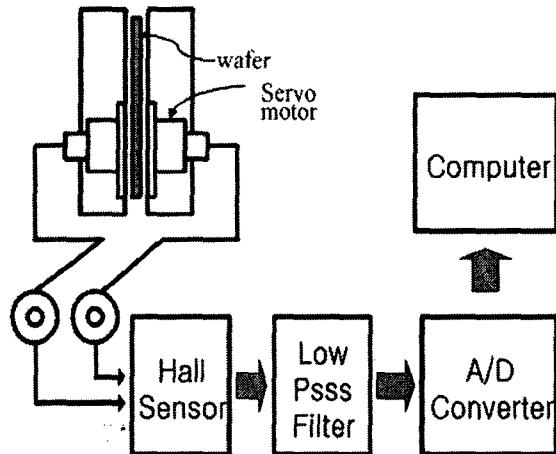


Fig. 2 Schematic of monitoring system in silicon wafer grinding

3. 실험 방법 및 실험 결과

3.1 실험 방법

일반적으로 연삭 공정은 황상, 정삭, 스파크 아웃의 3단계로 구분된다. 본 연구에 사용된 웨이퍼 연삭 기도 위의 3단계로 가공을 하게 된다. 본 연구에 사용된 실리콘 웨이퍼 연삭기는 웨이퍼 양면 동시 연삭기이다. 본 연삭기는 인피드 방식의 양면 연삭기로 300mm 대구경 웨이퍼를 가공한다. 대구경 웨이퍼이기 때문에 가공 공정중에 발생하게 되는 문제점을 개선하게 되면 많은 기대 효과를 가져 올 것으로 기대된다. 그래서 모니터링 기술이 중요하게 부각될 필요성이 있다. 장비의 웨이퍼 가공 순서는 다음과 같다. 우선 황삭일 때는 180 $\mu\text{m}/\text{min}$ 로 가공을 하고, 정삭일 때는 120 $\mu\text{m}/\text{min}$ 로 가공을 하며 마지막으로 스파크 아웃일 때는 60 $\mu\text{m}/\text{min}$ 의 속도로 가공을 하게 된다. 이 때 가공 단계의 변화는 가공 조건의 변화에 따라 변하게 되는데, 이 가공 조건은 연삭 가공 시, 가공되는 웨이퍼의 높이차에 따라 변하게 된다. 실리콘 웨이퍼의 높이차는 Height gauge를 이용하여 측정하는데, 가공 중에 측정을 계속 하다가 요구되는 높이가 되면 가공 모터의 속도를 변화시킬 때까지 지시하게 된다. 주어진 실리콘 웨이퍼는 880 μm 가 될 때까지 황삭을 실시하고, 865 μm 가 될 때까지 정삭을 실시하고, 845 μm 가 될 때까지 spark out을 실시한다. 본 연구에 사용된 장비는 양면 연삭

기이기 때문에 좌, 우 각각의 모터에 대해 측정을 실시하였다. 실험 조건은 Table. 1에 나타내었다.

	Right motor	Left motor
Rough grinding	180 $\mu\text{m}/\text{min}$	180 $\mu\text{m}/\text{min}$
Fine grinding	120 $\mu\text{m}/\text{min}$	120 $\mu\text{m}/\text{min}$
Spark out	60 $\mu\text{m}/\text{min}$	60 $\mu\text{m}/\text{min}$

Table. 1 Condition of experiments.

3.1.1 motor current를 이용한 모니터링

우선 모터로 전달되는 전류 값의 변화를 측정하기 위하여 실리콘 웨이퍼 연삭기의 스펀들 모터에 직접 전달되는 u, v, w 선을 제작된 모터 전류 센서에 위치시킨다. 스펀들 모터에 직접 전달되는 전력선을 홀센서에 위치시키는 이유는 노이즈를 최대한 줄여 정확한 신호를 획득하기 위함이다. 그런 다음, 측정 대상을 3가지 조건으로 나누어 측정을 했는데, 우선, 공회전시의 신호를 획득하고, 그 다음 좌, 우 각각의 신호를 획득하였다. 측정 샘플링 시간은 공회전시에는 30sec으로 하여 측정하였고, 실제 실리콘 연삭 가공 시에는 좌우 신호를 각각 100sec로 하여 측정하였다. 측정 간격은 1kHz로 하여 신호를 획득하였다.

3.2 실험 결과

본 연구에서 측정된 데이터는 원신호와 이를 RMS 값으로 변환한 것으로 구분하였다. Fig. 3은 측정된 값을 분석하기 쉽도록 RMS 값으로 변환하여 도시화한 것이다. 우선 Fig. 3을 보면 가공 시 좌측 모터와 우측 모터의 전압변화 과정에서 공회전과 황삭, 정삭, 스파크 아웃의 단계별 경향성을 찾을 수가 있다. 공회전 시에는 1.0V에서 0.7V로 전압이 점차 감소하다가 황삭 공정 단계로 접어들면서 전압이 다시 1.0V 정도로 상승하게 된다. 황삭 공정이 끝나고 정삭 공정 단계로 접어들면서 전압이 1.25V 정도로 상승하다가, 다시 스파크 아웃 공정 단계로 접어들면서 전압이 0.7V로 하강하다가 다시 1.0V로 상승하는 규칙적인 사이클을 확인할 수 있다. 여기서 전압의 차는 정적인 값이 아니라 회전 속도가 변함에 따라 생기는 값이라 할 수 있다. 이는 실리콘 웨이퍼 가공 공정 중에 이상이 발생하게 되면, 이 사이클과 어긋나는 과정이 발생하게 된다. 본 결과에서는 3개의 전력선중 u선에서 획득되어진 신호를 나타내었다. u선 외에도, v, w 선에서도 비슷한 경향을 보임

을 알 수 있었다. 본 연구의 가정이 정상적인 연삭 공정을 벗어나게 되면 전류 신호가 비정상적으로 변할 것이라는 것에 기인함을 감안하면 비정상적인 신호가 나타나게 되면 문제점이 발생함을 인지할 수 있다. 또한 u, v, w 전력선 모두를 모니터링 하게 되면 세가지 신호를 종합하여 좀 더 정밀한 데이터를 획득할 수 있다.

Fig. 4에는 측정된 원신호를 그대로 그래프로 나타내었다. (a)는 공회전시의 원신호를 나타내고 있고, (b)는 좌측 모터에서 나온 원신호를 나타내었고, (c)는 우측 모터에서 나온 원신호를 나타내었다. 신호의 과정을 보면, 가공시간에 따라 전압의 변화를 확인할 수 있다. 또한 이 피크값들은 RMS 값으로 변환시킨 그래프와 피크 값과 유사한 경향을 보임을 알 수 있다. 그러나 데이터를 분석하기에 어려움이 있어 RMS 값으로 변환한 데이터를 활용하는것이 좀 더 효율적이라고 판단하였다.

이상의 결과에서 볼 때, 실리콘 웨이퍼 연삭 공정 중에 발생하는 문제점을 모터 전류의 변화로 충분히 검출해 낼 수 있음을 알 수 있다. 실리콘 웨이퍼 연삭 공정 중에 발생하는 문제점들이 명확하게 하나로 규명되지지는 않겠지만, 연삭 가공 중에 발생하는 이상 신호들을 분석함으로서 공정 중 발생하는 문제점들을 발견할 수 있는 가능성은 충분히 확인되었다.

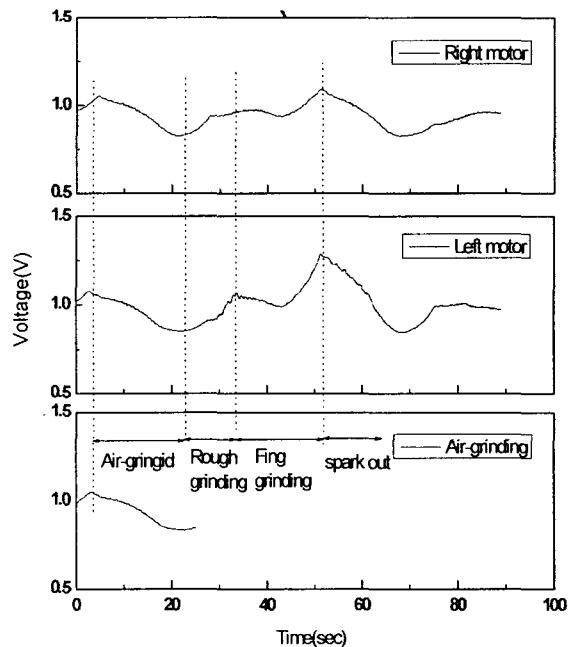


Fig. 3. Graph of RMS : Right motor, Left motor, Air-grinding

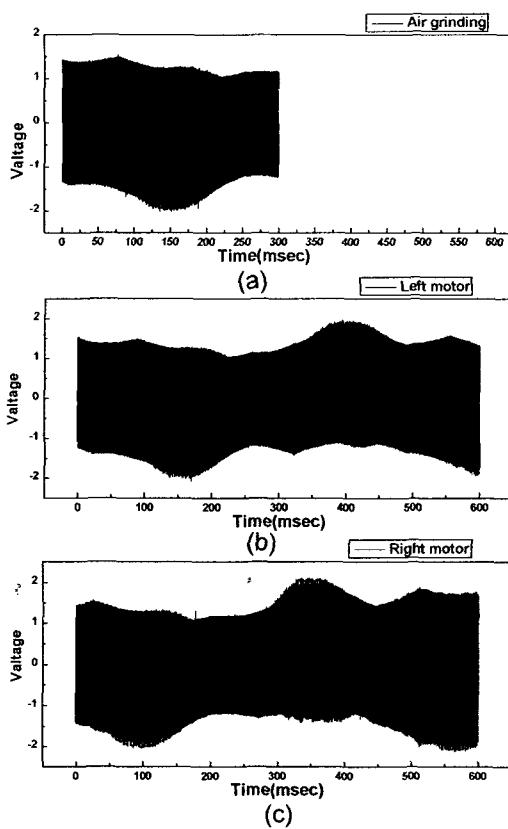


Fig. 4 Graph of original signal ; Right motor, Left motor, Air-grinding

콘 웨이퍼 연삭 공정 모니터링 방안을 모색할 필요성이 있다.

후기

본 연구는 산업자원부에서 주관하는 "고기능성 부품가공용 저농형 연삭시스템 개발"과제의 지원에 의해 수행되었으며, 이에 관계자 여러분께 감사드립니다.

참고문헌

1. 김화영, "모터전류신호를 이용한 드릴공정의 가공 상태 감시," 공학박사 학위논문, 부산대학교, pp. 36-41, 1995. 08
2. 김성진, 정영훈, 조동우, "절삭력 추종을 위한 이 송속도 최적화 시스템에 관한 연구," 한국정밀공학회지, 제20권 제4호, pp. 216-217. 2003년 4월
3. 김선호, "연삭 사이클 최적화를 위한 상태 감시 및 제어 시스템," 공학박사 학위논문, 부산대학교, pp. 102-109, 1997. 02
4. 황정연, 이재석, 이용한 하상백, 이상직, "웨이퍼 연삭 가공 기술의 동향 및 가공 정밀도 향상에 관한 연구," 한국정밀공학회 2002년도 춘계 학술대회 논문집, pp. 20-23

4. 결론

본 연구에서는 실리콘 웨이퍼의 가공 공정 중에 발생하는 문제점을 발견하기 위하여 모터 전류를 이용한 모니터링 방법을 제안하였다. 일반적으로 모터에 부하되는 힘의 변화에 따라 모터에 들어오는 전류의 신호 또한 변한다는 원리에 입각하여, 실리콘 웨이퍼 연삭기에 홀센서를 이용하여 제작한 모터 전류 센서를 장착하여 모니터링 하였다. 모니터링 결과, 모터에 부하되는 힘의 변화에 따라 모터 전류의 값 또한 변하게 됨을 확인할 수 있었다. 또한 실리콘 웨이퍼 연삭 공정 사이클의 과정을 확인하고, 또한 이 과정과 일치하지 않는 이상 신호가 발생할 때 문제점이 생긴다는 것을 확인하였다. 실리콘 웨이퍼 연삭 가공 시에 발생하는 문제점의 원인이 명확히 구분되어 있지는 않지만, 본 연구에서 확인된 실리콘 웨이퍼 연삭 가공 사이클과 다른 신호가 발견되면 문제점을 발견할 수는 있음을 확인하였다. 향후, 모터 전류를 이용한 모니터링 이외에도 실리